(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

特許第3358336号 (P3358336)

(45)発行日 平成14年12月16日(2002.12.16)

(24)登録日 平成14年10月11日(2002.10.11)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	
H01J	37/317	H01J	37/317 C
C 2 3 C	14/48	C 2 3 C	14/48 B
H01J	37/05	. Н01 Ј	37/05

請求項の数4(全 10 頁)

(21)出願番号	特願平6-276035	(73)特許権者	000003942
			日新電機株式会社
(22)出願日	平成6年10月14日(1994.10.14)	1	京都府京都市右京区梅津高畝町47番地
		(72)発明者	内藤 勝男
(65)公開番号	特開平8-115701		京都府京都市右京区梅津高畝町47番地
(43)公開日	平成8年5月7日(1996.5.7)		日新電機株式会社内
審査請求日	平成12年12月22日(2000.12.22)	(72)発明者	熊崎 裕教
			京都府京都市右京区梅津高畝町47番地
			日新電機株式会社内
		(74)代理人	100088661
		(, 2) (42)	弁理士 山本 惠二
			MAL HA MA
•		審査官	向後 晋一
		WAL.	阿及 自
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 イオン注入装置における注入条件異常検出方法

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 イオンビームを引き出すイオン源と、このイオン源の下流側に設けられていて、同イオン源から引き出されたイオンビームから特定の質量数および価数のイオンを選別して導出する質量分析マグネットと、この質量分析マグネットの下流側に設けられていて、同質量分析マグネットから導出されたイオンビームを加速または減速する加速管と、この加速管の下流側に設けられていて、同加速管から導出されたイオンビームから特定のエネルギーのイオンを選別して導出するエネルギー分 10 析マグネットとを備え、このエネルギー分析マグネットとを備え、このエネルギー分析マグネットとを備え、このエネルギー分析マグネットに対する注入前および注入中に、前記エネルギー分析マグネットにおける磁東密度のチェック時の値と、その

2

時のイオンの質量数、価数およびイオンビームへの全印加電圧とに基づいて、当該エネルギー分析マグネットにおけるイオンビームの曲率半径を算出し、かつ当該曲率半径がその基準値に対する所定の許容範囲内にあるか否かをチェックする、エネルギー分析マグネットにおける曲率半径チェック工程を備えることを特徴とするイオン注入装置における注入条件異常検出方法。

【請求項2】 イオンビームを引き出すイオン源と、このイオン源の下流側に設けられていて、同イオン源から引き出されたイオンビームから特定の質量数および価数のイオンを選別して導出する質量分析マグネットと、この質量分析マグネットの下流側に設けられていて、同質量分析マグネットから導出されたイオンビームを加速または減速する加速管と、この加速管の下流側に設けられていて、同加速管から導出されたイオンビームから特定

(2)

4

のエネルギーのイオンを選別して導出するエネルギー分 析マグネットとを備え、このエネルギー分析マグネット から導出されたイオンビームをターゲットに入射させる 構成のイオン注入装置における方法であって、前記イオ ン源にイオンビーム引出しのために印加される引出し電 圧のチェック時の値と、前記加速管にイオンビーム加速 のために印加される加速電圧または前記イオン源と加速 管との間にイオンビーム減速のために印加される減速モ ード電圧のチェック時の値とが、各々の設定値に対する 所定の許容範囲内にあるか否かを、ターゲットに対する 注入前および注入中にチェックするエネルギー決定要因 チェック工程と、前記引出し電圧の設定値ごとに、チェ ック時のイオンの質量数および価数に対する質量分析マ グネットにおける磁束密度のチェック時の値が、その基 準値に対する所定の許容範囲内にあるか否かを、ターゲ ットに対する注入前および注入中にチェックする、質量 分析マグネットにおける磁束密度チェック工程と、ター ゲットに対する注入前および注入中に、前記エネルギー 分析マグネットにおける磁束密度のチェック時の値と、 その時のイオンの質量数、価数およびイオンビームへの 20 全印加電圧とに基づいて、当該エネルギー分析マグネッ トにおけるイオンビームの曲率半径を算出し、かつ当該 曲率半径がその基準値に対する所定の許容範囲内にある か否かをチェックする、エネルギー分析マグネットにお ける曲率半径チェック工程とを備えることを特徴とする イオン注入装置における注入条件異常検出方法。

【請求項3】 イオンビームを引き出すイオン源と、こ のイオン源の下流側に設けられていて、同イオン源から 引き出されたイオンビームから特定の質量数および価数 のイオンを選別して導出する質量分析マグネットと、こ 30 の質量分析マグネットの下流側に設けられていて、同質 量分析マグネットから導出されたイオンビームを加速ま たは減速する加速管と、この加速管の下流側に設けられ ていて、同加速管から導出されたイオンビームから特定 のエネルギーのイオンを選別して導出するエネルギー分 析マグネットと、このエネルギー分析マグネットの下流 側に設けられていて、同エネルギー分析マグネットから 導出されたイオンビームを磁気的に一次元で走査する走 査マグネットと、この走査マグネットの下流側に設けれ ていて、同走査マグネットから導出されたイオンビーム 40 を基準軸に対して平行になるように曲げるビーム平行化 マグネットと、このビーム平行化マグネットの下流側に 設けられていて、同ビーム平行化マグネットから導出さ れたイオンビームの照射領域内でターゲットを前記走査 マグネットにおけるイオンビームの走査方向と実質的に 直交する方向に機械的に走査する走査機構とを備えるイ オン注入装置における方法であって、ターゲットに対す る注入前および注入中に、前記エネルギー分析マグネッ トにおける磁束密度のチェック時の値と、その時のイオ ンの質量数、価数およびイオンビームへの全印加電圧と 50

に基づいて、当該エネルギー分析マグネットにおけるイオンビームの第1の曲率半径を算出し、かつ当該第1の曲率半径がその基準値に対する所定の許容範囲内にあるか否かをチェックする、エネルギー分析マグネットにおける曲率半径チェック工程と、ターゲットに対する注入前および注入中に、前記ビーム平行化マグネットにおける磁束密度のチェック時の値と、その時のイオンの質量数、価数およびイオンビームへの全印加電圧とに基づいて、当該ビーム平行化マグネットにおけるイオンビームの第2の曲率半径を算出し、かつ当該第2の曲率半径と前記第1の曲率半径との比を求め、この比がその基準値に対する所定の許容範囲内にあるか否かをチェックする、ビーム平行化マグネットにおける曲率半径チェック工程とを備えることを特徴とするイオン注入装置における注入条件異常検出方法。

【請求項4】 イオンビームを引き出すイオン源と、こ のイオン源の下流側に設けられていて、同イオン源から 引き出されたイオンビームから特定の質量数および価数 のイオンを選別して導出する質量分析マグネットと、こ の質量分析マグネットの下流側に設けられていて、同質 量分析マグネットから導出されたイオンビームを加速ま たは減速する加速管と、この加速管の下流側に設けられ ていて、同加速管から導出されたイオンビームから特定 のエネルギーのイオンを選別して導出するエネルギー分 析マグネットと、このエネルギー分析マグネットの下流 側に設けられていて、同エネルギー分析マグネットから 導出されたイオンビームを磁気的に一次元で走査する走 査マグネットと、この走査マグネットの下流側に設けれ ていて、同走査マグネットから導出されたイオンビーム を基準軸に対して平行になるように曲げるビーム平行化 マグネットと、このビーム平行化マグネットの下流側に 設けられていて、同ビーム平行化マグネットから導出さ れたイオンビームの照射領域内でターゲットを前記走査 マグネットにおけるイオンビームの走査方向と実質的に 直交する方向に機械的に走査する走査機構とを備えるイ オン注入装置における方法であって、前記イオン源にイ オンビーム引出しのために印加される引出し電圧のチェ ック時の値と、前記加速管にイオンビーム加速のために 印加される加速電圧または前記イオン源と加速管との間 にイオンビーム減速のために印加される減速モード電圧 のチェック時の値とが、各々の設定値に対する所定の許 容範囲内にあるか否かを、ターゲットに対する注入前お よび注入中にチェックするエネルギー決定要因チェック 工程と、前記引出し電圧の設定値ごとに、チェック時の イオンの質量数および価数に対する質量分析マグネット における磁束密度のチェック時の値が、その基準値に対 する所定の許容範囲内にあるか否かを、ターゲットに対 する注入前および注入中にチェックする、質量分析マグ ネットにおける磁束密度チェック工程と、ターゲットに 対する注入前および注入中に、前記エネルギー分析マグ

ネットにおける磁束密度のチェック時の値と、その時の イオンの質量数、価数およびイオンビームへの全印加電 圧とに基づいて、当該エネルギー分析マグネットにおけ るイオンビームの第1の曲率半径を算出し、かつ当該第 1の曲率半径がその基準値に対する所定の許容範囲内に あるか否かをチェックする、エネルギー分析マグネット における曲率半径チェック工程と、ターゲットに対する 注入前および注入中に、前記ビーム平行化マグネットに おける磁束密度のチェック時の値と、その時のイオンの 質量数、価数およびイオンビームへの全印加電圧とに基 10 づいて、当該ビーム平行化マグネットにおけるイオンビ ームの第2の曲率半径を算出し、かつ当該第2の曲率半 径と前記第1の曲率半径との比を求め、この比がその基 準値に対する所定の許容範囲内にあるか否かをチェック する、ビーム平行化マグネットにおける曲率半径チェッ ク工程とを備えることを特徴とするイオン注入装置にお ける注入条件異常検出方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、ターゲットにイオン 20 ビームを照射してイオン注入を行うイオン注入装置にお いて、イオンビームのイオン種およびエネルギーの異常 を検出する注入条件異常検出方法に関する。

[0002]

【従来の技術】図1は、この発明が適用されるイオン注 入装置の一例を示す概略図である。この装置は、イオン ビーム8を磁気的に平行走査すると共に、ターゲット3 2を機械的に走査する、いわゆるハイブリッドパラレル スキャン方式のイオン注入装置である。

【0003】このイオン注入装置は、イオンビーム8を 30 引き出すイオン源2と、このイオン源2の下流側に設け られていて、同イオン源2から引き出されたイオンビー ム8から特定のイオン種(このイオン種は、質量数およ び価数で特定される)を選別して導出する質量分析マグ ネット12と、この質量分析マグネット12の下流側に 設けられていて、同質量分析マグネット12から導出さ れたイオンビーム8を加速または減速する加速管14 と、この加速管14の下流側に設けられていて、同加速 管14から導出されたイオンビーム8から特定のエネル ギーのイオンを選別して導出するエネルギー分析マグネ 40 ット24と、このエネルギー分析マグネット24の下流 側に設けられていて、同エネルギー分析マグネット24 から導出されたイオンビーム8を磁気的に一次元で(図 示例では紙面に沿って) 走査する走査マグネット26 と、この走査マグネット26の下流側に設けられてい て、同走査マグネット26から導出されたイオンビーム 8を基準軸30に対して平行になるように曲げ戻して走 査マグネット26と協働してイオンビーム8の平行走査 を行うビーム平行化マグネット28と、このビーム平行

平行化マグネット28から導出されたイオンビーム8の 照射領域内でターゲット (例えばウェーハ) 32を前記 走査マグネット26におけるイオンビーム8の走査方向 と実質的に直交する方向に(図示例では紙面の表裏方向 に)機械的に走査する走査機構34とを備えている。こ のターゲット32にイオンビーム8が照射されてイオン 注入が行われる。

【0004】イオン源2は、例えばECR放電によって プラズマを生成するプラズマ生成部4と、そこから電界 の作用でイオンビーム8を引き出す引出し電極6とを備 えており、両者間には、前者を正側にして直流の引出し 電源10から引出し電圧Vmが印加される。

【0005】加速管14は、多段の電極16を有してお り、その両端部に、加速モードの場合には、上流側を正 側にして直流の加速電源20から加速電圧Vaが印加さ れる。最下流側の電極16は接地されている。また、減 速モードの場合は、加速電源20は切り離され、イオン 源2のプラズマ生成部4とアース間に、図1中に2点鎖 線で示すように、前者を正側にして直流の減速モード電 源22から減速モード電圧V_Dが印加される。

【0006】走査機構34は、真空容器46外に設けら れた可逆転式のモータ36と、その回転軸37に取り付 けられた可逆転式のモータ38と、その回転軸 (図に表 れていない) に取り付けられたアーム40と、その先端 部に取り付けられたモータ42と、その回転軸 (図に表 れていない) に取り付けられていてターゲット32を保 持するホルダ44とを備えている。モータ36によって モータ38等を矢印61のように回転させて、ターゲッ ト32に対するイオンビーム8の入射角を変えることが できる。モータ38によってアーム40を矢印62のよ うに回転させて、ターゲット32を紙面の表裏方向に機 械的に走査することができる。モータ42によってホル ダ44を矢印63のように回転させて、注入中にターゲ ット32を自転させることができる。

【0007】更にこのイオン注入装置は、当該イオン注 入装置全体の制御を司る制御装置50と、この制御装置 50に接続されていて、オペレータとの入出力を行うマ ンマシンコントローラ52とを備えている。マンマシン コントローラ52は表示装置54を有している。

【0008】上記構成によって、所望のイオン種および エネルギーのイオンビーム8を平行走査しながらターゲ ット32に照射すると共に、ターゲット32を機械的に 走査して、ターゲット32の全面に均一にイオン注入を 行うことができる。

【0009】なお、走査マグネット26およびビーム平 行化マグネット28を用いてイオンビーム8の電気的な 走査を磁気的に行っているのは、静電走査の場合のよう に走査電極に印加した電圧によってイオンビーム8中の 電子が奪われてイオンの空間電荷が大きくなってイオン 化マグネット28の下流側に設けられていて、同ビーム 50 ビームが発散するのを防ぐことができるからであり、こ

れは特に、低エネルギーで多量のイオンビーム8を扱う 場合に効果が顕著である。

【0010】また、ビーム平行化マグネット28を設け てイオンビーム8を平行走査するのは、ターゲット32 の全面においてイオンビーム8の入射角度(即ち注入角 度)を一定にすることができるからである。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】上記のようなイオン注 入装置における注入条件の内で、イオンビーム8が関係 する注入条件の主なものに、イオンビーム8のイオン種 10 およびエネルギーならびにターゲット32への注入量が ある。イオン種は、イオンの質量数および価数で特定さ れる。

【0012】このような注入条件を誤った誤注入は避け なければならない。特に、大量のターゲット32を処理 する生産機においては、誤注入が起こると大損害が生じ るので、誤注入の防止には万全を期さなければならな

【0013】上記注入条件の内、注入量については、タ ーゲット32に流れるビーム電流と注入時間との積によ 20 って容易に計測することができるので、注入量異常の検 出も容易である。

【0014】ところが、イオンビーム8のイオン種およ びエネルギーについては、それが所望のものから外れて いることを確実に検出するのは容易ではない。

【0015】即ち、イオンビーム8のエネルギーについ*

*ては、従来は、それを決定する引出し電圧 Vェ、加速電 圧VA および減速モード電圧VD を、電圧測定抵抗およ びD/A変換器等から成る電圧測定系でそれぞれ測定し ていた。その内、特に加速電圧Ⅴ₄については、電圧測 定系を2系統互いに独立して設け、両者の測定データの 差がある一定幅内に納まっていることをソフト的にチェ ックしていたが、引出し電圧V_ε および減速モード電圧 V_D については何のチェックも実施していなかった。

【0016】従って、引出し電圧VE および減速モード 電圧V_Dを測定していてもそれが正しいという保証はな かった。また、加速電圧 V A のように電圧測定系を 2 系 統設けても、2系統が同じようにずれた場合は、それを 発見することはできなかった。

【0017】一方、イオン種については、従来は、例え ば表1に示すような、引出し電圧Vg ごとに、イオンの 質量数、イオンの価数および質量分析マグネット12で の磁束密度を組み合わせた、基準となるマステーブルを 予め制御装置50等の内部に登録しておいて、質量分析 マグネット12での磁束密度の現在値(即ちチェック時 の値。以下同じ)が、マステーブル中の対応する(即 ち、該当する引出し電圧V_E、質量数および価数におけ る) 磁束密度の許容範囲内にあるか否かをチェックして

[0018]

【表 1】

引出し電圧:40kV

質量数(AMU)	1 1	3 1	 7 5
価 数	1	1	 1
磁束密度(G)	3500		 9140

【0019】しかし、マステーブルとして登録されたデ ータの正当性チェックは実施していなかったので、登録 データが異常であると、即ち何らかの原因で正しくない データが登録されていると、正しいチェックを行うこと ができないという問題があった。

【0020】そこでこの発明は、イオンビームのイオン 種およびエネルギーの異常を正しく検出することができ る注入条件異常検出方法を提供することを主たる目的と する。

[0021]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、この発明の第1の注入条件異常検出方法は、ターゲ ットに対する注入前および注入中に、前記エネルギー分 析マグネットにおける磁束密度のチェック時の値と、そ

印加電圧とに基づいて、当該エネルギー分析マグネット におけるイオンビームの曲率半径を算出し、かつ当該曲 率半径がその基準値に対する所定の許容範囲内にあるか 否かをチェックする、エネルギー分析マグネットにおけ 40 る曲率半径チェック工程を備えることを特徴とする。

【0022】この発明の第2の注入条件異常検出方法 は、前記イオン源にイオンビーム引出しのために印加さ れる引出し電圧のチェック時の値と、前記加速管にイオ ンビーム加速のために印加される加速電圧または前記イ オン源と加速管との間にイオンビーム減速のために印加 される減速モード電圧のチェック時の値とが、各々の設 定値に対する所定の許容範囲内にあるか否かを、ターゲ ットに対する注入前および注入中にチェックするエネル ギー決定要因チェック工程と、前記引出し電圧の設定値 の時のイオンの質量数、価数およびイオンビームへの全 50 ごとに、チェック時のイオンの質量数および価数に対す

る質量分析マグネットにおける磁束密度のチェック時の 値が、その基準値に対する所定の許容範囲内にあるか否 かを、タヸゲットに対する注入前および注入中にチェッ クする、質量分析マグネットにおける磁束密度チェック 工程と、ターゲットに対する注入前および注入中に、前 記エネルギー分析マグネットにおける磁束密度のチェッ ク時の値と、その時のイオンの質量数、価数およびイオ ンビームへの全印加電圧とに基づいて、当該エネルギー 分析マグネットにおけるイオンビームの曲率半径を算出 し、かつ当該曲率半径がその基準値に対する所定の許容 10 範囲内にあるか否かをチェックする、エネルギー分析マ グネットにおける曲率半径チェック工程とを備えること を特徴とする。

【0023】この発明の第3の注入条件異常検出方法 は、ターゲットに対する注入前および注入中に、前記エ ネルギー分析マグネットにおける磁束密度のチェック時 の値と、その時のイオンの質量数、価数およびイオンビ ームへの全印加電圧とに基づいて、当該エネルギー分析 マグネットにおけるイオンビームの第1の曲率半径を算 出し、かつ当該第1の曲率半径がその基準値に対する所 20 定の許容範囲内にあるか否かをチェックする、エネルギ 一分析マグネットにおける曲率半径チェック工程と、タ ーゲットに対する注入前および注入中に、前記ビーム平 行化マグネットにおける磁束密度のチェック時の値と、 その時のイオンの質量数、価数およびイオンビームへの 全印加電圧とに基づいて、当該ビーム平行化マグネット におけるイオンビームの第2の曲率半径を算出し、かつ 当該第2の曲率半径と前記第1の曲率半径との比を求 め、この比がその基準値に対する所定の許容範囲内にあ るか否かをチェックする、ビーム平行化マグネットにお 30 ける曲率半径チェック工程とを備えることを特徴とす る。

【0024】この発明の第4の注入条件異常検出方法 は、前記イオン源にイオンビーム引出しのために印加さ れる引出し電圧のチェック時の値と、前記加速管にイオ ンビーム加速のために印加される加速電圧または前記イ オン源と加速管との間にイオンビーム減速のために印加 される減速モード電圧のチェック時の値とが、各々の設 定値に対する所定の許容範囲内にあるか否かを、ターゲ ットに対する注入前および注入中にチェックするエネル 40 ギー決定要因チェック工程と、前記引出し電圧の設定値 ごとに、チェック時のイオンの質量数および価数に対す る質量分析マグネットにおける磁束密度のチェック時の 値が、その基準値に対する所定の許容範囲内にあるか否 かを、ターゲットに対する注入前および注入中にチェッ クする、質量分析マグネットにおける磁束密度チェック 工程と、ターゲットに対する注入前および注入中に、前 記エネルギー分析マグネットにおける磁束密度のチェッ ク時の値と、その時のイオンの質量数、価数およびイオ

分析マグネットにおけるイオンビームの第1の曲率半径 を算出し、かつ当該第1の曲率半径がその基準値に対す る所定の許容範囲内にあるか否かをチェックする、エネ ルギー分析マグネットにおける曲率半径チェック工程 と、ターゲットに対する注入前および注入中に、前記ビ ーム平行化マグネットにおける磁束密度のチェック時の 値と、その時のイオンの質量数、価数およびイオンビー ムへの全印加電圧とに基づいて、当該ビーム平行化マグ ネットにおけるイオンビームの第2の曲率半径を算出 し、かつ当該第2の曲率半径と前記第1の曲率半径との 比を求め、この比がその基準値に対する所定の許容範囲 内にあるか否かをチェックする、ビーム平行化マグネッ トにおける曲率半径チェック工程とを備えることを特徴 とする。

[0025]

【実施例】以下に、図1に示したイオン注入装置におけ る注入条件異常検出方法の最も厳密な実施例を主体に説

【0026】この実施例の注入条件異常検出方法は、① エネルギー決定要因チェック工程、②質量分析マグネッ トにおける磁束密度チェック工程、③エネルギー分析マ グネットにおける曲率半径チェック工程、および④ビー ム平行化マグネットにおける曲率半径チェック工程を備 えている。これらのチェック工程におけるデータの登 録、演算および比較等の処理は、例えば制御装置50お よびマンマシンコントローラ52において行われる。以 下に、これらの各工程について詳述する。

【0027】(1)エネルギー決定要因チェック工程 【0028】このチェック工程では、①引出し電圧 V E と加速電圧 V_A の各現在値が (加速モードの場合)、ま たは②引出し電圧V_Eと減速モード電圧V_Dの各現在値 が (減速モードの場合)、各々の設定値に対する所定の 許容範囲内にあるか否かをそれぞれチェックする。現在 値とは、チェック時現在の値のことである(以下同 じ)。

【0029】引出し電圧V_Eは、前述したように、イオ ン源2に、より具体的にはそのプラズマ生成部4と引出 し電極6間に、イオンビーム8の引き出しのために、引 出し電源10から印加される電圧である。加速電圧VA は、前述したように (図1に示すように)、加速モード 時に、加速管14の両端部にイオンビーム8の加速のた めに加速電源20から印加される電圧である。加速モー ド時は、イオンビーム8への全印加電圧はV_E+V_Aと なり、これでイオンビーム8のエネルギーが決定され る。減速モード電圧Vbは、前述したように(図1中に 2点鎖線で示すように)、減速モード時に、イオン源2 のプラズマ生成部4と加速管14のアース端との間にイ オンビーム8の減速のために減速モード電源22から印 加される電圧である。このとき加速電源20は切り離さ ンビームへの全印加電圧とに基づいて、当該エネルギー 50 れている。減速モード時は、イオンビーム8への全印加

12 *【0034】上記のようなチェックを実施することによ

り、イオンビーム8のエネルギー異常の原因になる各電

圧 V_E 、 V_A および V_D の異常を注入前および注入中に

電圧はV_Dとなり、これでイオンビーム8のエネルギーが決定される。。

【0030} 具体的には、各電圧 V_E 、 V_A および V_D について、 $^{\circ}$ 各々の設定値に対する許容範囲をそれぞれ \pm α_1 k V、 \pm α_2 k V および \pm α_3 k V として設定して おき、上記各電圧 V_E 、 V_A および V_D の現在値が一定 時間以上許容範囲内にあれば正常、なければ異常とす る。一定時間以上を要件としたのは、瞬間的な値の変動 等を無視するためである(以下も同じ)。但し、減速モード時は、引出し電圧 V_E は、イオンビーム8のエネル 10 ギーに関係しないので、引出し電圧 V_E のチェックを行わなくても良い。

【0031】このようなチェックは、ターゲット32に対する注入前および注入中の両方で行う。

【0032】即ち、注入開始直前に上記チェックを実施 し、異常の場合は「注入不可」にすると共に、マンマシ ンコントローラ52の表示装置54にエラーメッセージ を表示する。正常であれば注入処理に移行する。「注入 不可」とは、例えば制御装置50内でそれ以上、イオン 注入に向かっての制御シーケンスが進まないようにする 20 に対する質量分析マグネット12で をマステーブルデータを用いてチョ マグネット12での磁東密度の現在 から質量分析マグネット12に埋め から質量分析マグネット12に埋め から質量分析マグネット12に埋め から質量分析マグネット12に埋め から質量分析マグネット12に埋め から質量分析マグネット12に埋め から質量分析マグネット12に埋め から質量分析マグネット12に埋め が、その基準値に対する所定の許容 マグネット12での磁東密度の現在 から質量分析マグネット12に埋め から質量分析マグネット12に埋め から質量分析マグネット12に埋め から質量分析マグネット12に埋め から質量分析マグネット12に埋め から質量分析マグネット12に埋め から質量分析マグネット12に埋め から質量分析マグネット12に埋め

【0033】更に、注入中に上記チェックを実施し、異常の場合は「ホールド」にすると共に、表示装置54にエラーメッセージを表示する。正常の場合はそのまま注入処理を続行する。「ホールド」とは、イオン源2からイオンビーム8を引き出してはいるがそれをターゲット32に入射しない位置に逸らし、かつターゲット32の機械的走査を止めることである(以下同じ)。

検出することができるので、ひいてはイオンビーム8のエネルギーの異常を検出することができる。 【0035】また、チェック結果が異常の場合に上記のような「注入不可」および「ホールド」の処理を行うことにより、注入前の場合は未然に、注入中の場合は速や

ような「注入不可」および「ホールド」の処理を行うことにより、注入前の場合は未然に、注入中の場合は速やかに、ターゲット32に対して、エネルギーを誤った異常注入が行われるのを防止することができる。

【0036】(2)質量分析マグネットにおける磁束密度チェック工程

【0037】このチェック工程では、引出し電圧V_Eの設定値ごとに、チェック時のイオンの質量数および価数に対する質量分析マグネット12での磁束密度の現在値が、その基準値に対する所定の許容範囲内にあるか否かをマステーブルデータを用いてチェックする。質量分析マグネット12での磁束密度の現在値は、例えば、従来から質量分析マグネット12に埋め込んでいるホールプローブ(図示省略)を用いて行う。

【0038】マステーブルデータは、一例を表2に示すように、引出し電圧Vェごとに、イオンの質量数、イオンの価数、質量分析マグネット12における磁束密度、その許容上限値および許容下限値を組み合わせたものである。

[0039]

【表2】

引出し電圧:40kV

質量数	t (AMU)	1 1	3 1	 7 5
価数	Ċ	1	1	 1
磁束独	i度(G)	3500		 9140
Я	許容上限値(G)	3530		 9220
Ŋ	許容下限値(G)	3485		 9100

【0040】また、この実施例ではマステーブル自身の 正当性もチェックするようにしている。具体的には、次 の①および②のチェックを実施する。

【0041】① 各引出し電圧の各質量数および価数ごとの(即ち、各マステーブルの縦の各欄ごとの)全磁束密度について、次式が成立しているか否かをチェックする。

[0042]

【数1】B₁ ≦B_s ≦B_u

ここで、B。は磁束密度、Buはその許容上限値、Buはその許容下限値である。

【0043】② 各マステーブル中の全データの相互チェックを実施する。即ち、質量分析マグネット12におけるイオンビーム8の曲率半径R [m] は、次式で表される。

[0044]

【数2】R= (1/B) √ (2mV/q)

50 ここで、Bは磁束密度 [T]、mはイオンの質量数 [k

13

g]、qはイオンの電荷量[C]、Vはイオンビーム8 への全印加電圧〔V〕である。また、イオンの質量数を M、陽子の質量mp とすると、m=Mmp である。更 に、イオシの価数をn、電気素量をeとすると、q=n e である。

【0045】更に、 $V(V) = V_1(kV) \times 10^3$ 、 B $[T] = B_1[G] \times 10^{-4}$ として、この電圧 V_1 、 磁束密度Bıおよび上記質量数M、価数nを用いて上記 数2を表現すると、次式となる。

[0046]

【数3】R=45.66(1/B₁)√(MV₁/n) 【0047】そこで、各マステーブル中の全データにつ いて数3より曲率半径Rを求め、その全ての値が、その 基準値(具体的には質量分析マグネット12の曲率半径 の設定値)の±x1%の許容範囲内に入っているか否か をチェックする。ちなみにこのx1は、例えばマンマシ ンコントローラ52に設定しておく。

【0048】上記①および②のマステーブル正当性のチ エックは、マステーブルデータを設定し登録する時に実 施する。一つのデータでも異常の場合は、そのマステー 20 ブルデータの登録を不可にすると共に、マンマシンコン トローラ52の表示装置54にエラーメッセージを表示

【0049】このようなマステーブル正当性のチェック を行うことにより、異常なデータがマステーブルに登録 されるのを未然に防止することができるので、マステー ブルデータを用いて行う質量分析マグネット12におけ る磁束密度のチェックの信頼性が一層高くなる。

【0050】また、上記マステーブルデータを用いての 質量分析マグネット12における磁束密度のチェック は、ターゲット32に対する注入前および注入中の両方 で行う。即ち、注入開始直前に上記チェックを実施し、 異常の場合は「注入不可」にすると共に、表示装置54 にエラーメッセージを表示する。正常であれば、注入処 理に移行する。更に、注入中に上記チェックを実施し、 異常の場合は「ホールド」にすると共に、表示装置54 にエラーメッセージを表示する。正常の場合はそのまま 注入処理を続行する。

【0051】上記のような質量分析マグネット12にお ける磁束密度のチェックを行うことにより、質量分析マ 40 グネット12から正しいイオン種の、即ち正しい質量数 および価数のイオンビーム8が導出される条件が成立し ていないことを注入前および注入中に検出することがで きるので、イオン種の異常を検出することができる。

【0052】また、チェック結果が異常の場合に上記の ような「注入不可」および「ホールド」の処理を行うこ とにより、注入前の場合は未然に、注入中の場合は速や かに、ターゲット32に対して、イオン種を誤った異常 注入が行われるのを防止することができる。

曲率半径チェック工程

【0054】このチェック工程では、エネルギー分析マ グネット24における磁束密度の現在値と、その時のイ オンの質量数、価数およびイオンビーム8への全印加電 圧とに基づいて、エネルギー分析マグネット24におけ るイオンビーム8の曲率半径RFを算出し、かつ当該曲 率半径がその基準値に対する所定の範囲内にあるか否か をチェックする。エネルギー分析マグネット24におけ る磁束密度の現在値は、例えば、従来からエネルギー分 10 析マグネット24に埋め込んでいるホールプローブ (図 示省略)を用いて測定する。イオンビーム8への全印加 電圧は、前述したように、加速モードの場合は引出し電 EV_E と加速電 EV_A の和(即ち $V_E + V_A$) であり、 減速モードの場合は減速モード電圧V_Dである。

【0055】具体的には、イオン注入装置を好ましい状 態に調整して、その時のイオンの質量数、価数、イオン ビーム8への全印加電圧およびエネルギー分析マグネッ ト24での磁束密度の実測値を一組採取して、これをデ ータとして登録しておく。その一例を表3に示す。そし てこのデータを前記数3のM、n、V₁ およびB₁ に代 入して、その時の曲率半径Rを求め、これをエネルギー 分析マグネットにおける曲率半径の基準値R。とする。 ちなみに上記数3のようなデータを、例えば制御装置5 0またはマンマシンコントローラ52内に登録してお

[0056]

【表3】

質量数(AMU)	1 1
価数	1
全印加電圧(kV)	8 0
磁束密度 (G)	2400

【0057】そして、チェック時のエネルギー分析マグ ネット24における磁束密度の値と、その時のイオンの 質量数、価数およびイオンビーム8への全印加電圧とに 基づいて、前記数3より曲率半径RFを求め、これを前 記基準値R。と比較する。具体的には、曲率半径Rpが 基準値R。に対して±x2%の許容範囲内に入っている か否かをチェックする。ちなみにこの x2 は、例えばマ ンマシンコントローラ52に設定しておく。

【0058】このようなチェックに先立ち、この実施例 では、上記表3のような登録データ自身の正当性を確認 するために、そのデータより求めたエネルギー分析マグ ネット24における曲率半径の基準値R。が、元々の設 【0053】(3)エネルギー分析マグネットにおける 50 計値を基準にして±x2%の範囲内に入っているか否か

(8)

16

を確認するようにしている。この確認は、上記データの登録時に実施する。そして異常の場合は、当該データの登録を不可にすると共に、表示装置54にエラーメッセージを表示する。

【0059】このような登録データ正当性のチェックを行うことにより、異常なデータが登録されるのを未然に防止することができるので、当該登録データを用いて行うエネルギー分析マグネット24における曲率半径チェックの信頼性が一層高くなる。

【0060】上記曲率半径RFのチェックは、ターゲッ 10 ト32に対する注入前および注入中の両方で行う。即 ち、注入開始直前に上記チェックを実施し、異常の場合 は「注入不可」にすると共に、表示装置54にエラーメ ッセージを表示する。正常であれば注入処理に移行す る。更に、注入中に上記チェックを実施し、異常の場合 は「ホールド」にすると共に、表示装置54にエラーメ ッセージを表示する。正常の場合はそのまま注入処理を 続行する。

【0061】上記曲率半径RFには、数3からも分かるように、イオンの質量数および価数(即ちイオン種)な 20らびにイオンビーム8への全印加電圧(即ちイオンビーム8のエネルギー)の情報が含まれているので、上記のようなチェックを実施することにより、当該チェックのみでも、イオンビーム8のイオン種およびエネルギーの異常を注入前および注入中に正しく検出することができる

【0062】また、チェック結果が異常の場合に上記のような「注入不可」および「ホールド」の処理を行うことにより、注入前の場合は未然に、注入中の場合は速やかに、ターゲット32に対して、イオン種あるいはエネ 30ルギーを誤った異常注入が行われるのを防止することができる。

【0063】(4)ビーム平行化マグネットにおける曲率半径チェック工程

【0064】このチェック工程では、ビーム平行化マグネット28における磁東密度の現在値と、その時のイオンの質量数、価数およびイオンビーム8への全印加電圧とに基づいて、ビーム平行化マグネット28におけるイオンビーム8の曲率半径Rcを算出し、かつ当該曲率半径Rcと前記エネルギー分析マグネット24における曲40率半径Rcとの比を求め、この比がその基準値に対する所定の許容範囲内にあるか否かを、ターゲット32に対する注入前および注入中にチェックする。

【0065】具体的には、ビーム平行化マグネット28における磁束密度の現在値を、例えば従来からビーム平行化マグネット28に埋め込んでいるホールプローブ

(図示省略)を用いて測定し、それとその時のイオンの質量数、価数およびイオンビーム8への全印加電圧とに基づいて、前記数3より曲率半径R。を求め、この曲率半径R。と前記エネルギー分析マグネット24における50

曲率半径 R_F との比 R_c/R_F を求め、この比が基準値 Kの $\pm x_3$ %の許容範囲内に入っているか否かをチェックする。この基準値Kの値は、例えば両曲率半径 R_F および R_c の設計値の比とする。ちなみにこのKおよび上記 x_3 は、例えばマンマシンコントローラ52に設定しておく。

【0066】上記曲率半径Rcのチェックは、ターゲット32に対する注入前および注入中の両方で行う。即ち、注入開始直前に上記チェックを実施し、異常の場合は「注入不可」にすると共に、表示装置54にエラーメッセージを表示する。正常であれば注入処理を処理に移行する。更に、注入中に上記チェックを実施し、異常の場合は「ホールド」にすると共に、表示装置54にエラーメッセージを表示する。正常の場合はそのまま注入処理を続行する。

【0067】上記曲率半径Rcにも、曲率半径Rpの場合と同様に、数3からも分かるように、イオンの質量数および価数(即ちイオン種)ならびにイオンビーム8への全印加電圧(即ちイオンビーム8のエネルギー)の情報が含まれているので、上記のようなチェックを実施することにより、ビーム平行化マグネット28の部分においても、イオンビーム8のイオン種およびエネルギーの異常を注入前および注入中に正しく検出することができる。

【0068】また、チェック結果が異常の場合に上記のような「注入不可」および「ホールド」の処理を行うことにより、注入前の場合は未然に、注入中の場合は速やかに、ターゲット32に対して、イオン種あるいはエネルギーを誤った異常注入が行われるのを防止することができる。

【0069】以上いずれのチェックも、ソフトウエア的に正当性のチェックを行うものであるので、従来のように電圧測定系を2系統にする等の場合と違って、チェック処理を行うための新たな機器(ハードウエア)を追加する必要がないという利点もある。

【0070】なお、前述したエネルギー決定要因チェック工程、質量分析マグネットにおける磁束密度チェック工程、エネルギー分析マグネットにおける曲率半径チェック工程およびビーム平行化マグネットにおける曲率半径チェック工程の内の工程を多く実施するほど、チェックが何重にもなってチェックが厳密になるのでより好ましいけれども、エネルギー分析マグネットにおける曲率半径チェック工程を実施するだけでも、前述したような理由から、イオンビーム8のイオン種およびエネルギーの異常を注入前および注入中に正しく検出することができる。

【0071】また、イオン注入装置のエネルギー分析マグネット24より下流側の構成は、図1に示した例に限られるものではない。例えば、ビーム平行化マグネット28を設けるのを止めてイオンビーム8を平行走査しな

18

い単なるハイブリッドスキャン方式のイオン注入装置でも良いし、走査マグネット26およびビーム平行化マグネット28を設けるのを止めてイオンビーム8を走査せずに、ターゲット32を回転および並進するウェーハディスクに装着して機械的に走査するメカニカルスキャン方式のイオン注入装置でも良い。これらの場合は、ビーム平行化マグネット28が存在しないので、前述した第4のチェック工程、即ちビーム平行化マグネット28における曲率半径チェック工程は実施しない。

[0072]

【発明の効果】この発明は上記のとおり構成されている ので、次のような効果を奏する。

【0073】請求項1の発明によれば、エネルギー分析マグネットにおける曲率半径には、イオンの質量数および価数(即ちイオン種)ならびにイオンビームへの全印加電圧(即ちイオンビームのエネルギー)の情報が含まれているので、イオンビームのイオン種およびエネルギーの異常を注入前および注入中に正しく検出することができる。

【0074】しかも、このような検出を、チェック処理 20 を行うための新たな機器を追加することなく行うことができる。

【0075】請求項2の発明によれば、エネルギー決定要因チェック工程によって、イオンビームのエネルギー 異常の原因になる各電圧の異常を注入前および注入中に 検出することができるので、ひいてはイオンビームのエ ネルギーの異常を検出することができる。

【0076】また、質量分析マグネットにおける磁束密度チェック工程によって、質量分析マグネットから正しいイオン種の、即ち正しい質量数および価数のイオンビ 30 ームが導出される条件が成立していないことを注入前および注入中に検出することができるので、イオン種の異常を検出することができる。

【0077】更に、エネルギー分析マグネットにおける 曲率半径チェック工程によって、エネルギー分析マグネ ットにおける曲率半径にはイオンの質量数および価数 (即ちイオン種)ならびにイオンビームへの全印加電圧 (即ちイオンビームのエネルギー)の情報が含まれてい るので、イオンビームのイオン種およびエネルギーの異 常を注入前および注入中に検出することができる。

【0078】このようなエネルギー決定要因チェック工程、質量分析マグネットにおける曲率半径チェック工程およびエネルギー分析マグネットにおける曲率半径チェック工程によって、チェックが何重にもなって非常に厳密に行われるので、イオンビームのイオン種およびエネルギーの異常を非常に高い信頼性で検出することができる。

【0079】しかも、このような検出を、チェック処理を行うための新たな機器を追加することなく行うことができる。

【0080】請求項3の発明によれば、エネルギー分析マグネットにおける曲率半径チェック工程によって、エネルギー分析マグネットにおける曲率半径にはイオンの質量数および価数(即ちイオン種)ならびにイオンビームへの全印加電圧(即ちイオンビームのエネルギー)の情報が含まれているので、イオンビームのイオン種およびエネルギーの異常を注入前および注入中に検出することができる。

【0081】また、ビーム平行化マグネットにおける曲 10 率半径チェック工程によって、エネルギー分析マグネットにおける曲率半径チェック工程の場合と同様に、ビーム平行化マグネットの部分においても、イオンビームのイオン種およびエネルギーの異常を注入前および注入中に検出することができる。

【0082】このようなエネルギー分析マグネットにおける曲率半径チェック工程およびビーム平行化マグネットにおける曲率半径チェック工程によって、チェックが二重になって非常に厳密に行われるので、イオンビームのイオン種およびエネルギーの異常を非常に高い信頼性で検出することができる。

【0083】しかも、このような検出を、チェック処理を行うための新たな機器を追加することなく行うことができる。

【0084】請求項4の発明によれば、請求項2の発明におけるのと同様のエネルギー決定要因チェック工程、質量分析マグネットにおける磁東密度チェック工程およびエネルギー分析マグネットにおける曲率半径チェック工程に加えて、更にビーム平行化マグネットにおける曲率半径チェック工程を備えており、このビーム平行化マグネットにおける曲率半径チェック工程によって、エネルギー分析マグネットにおける曲率半径チェック工程の場合と同様に、ビーム平行化マグネットの部分においても、イオンビームのイオン種およびエネルギーの異常を注入前および注入中に検出することができる。

【0085】このようなビーム平行化マグネットにおける曲率半径チェック工程と、請求項2の発明におけるのと同様のエネルギー決定要因チェック工程、質量分析マグネットにおける磁束密度チェック工程およびエネルギー分析マグネットにおける曲率半径チェック工程によって、チェックが何重にもなって極めて厳密に行われるので、イオンビームのイオン種およびエネルギーの異常を極めて高い信頼性で検出することができる。

【0086】しかも、このような検出を、チェック処理を行うための新たな機器を追加することなく行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明が適用されるイオン注入装置の一例を示す概略図である。

【符号の説明】

50 2 イオン源

特許第3358336号 (P3358336)

20

8 イオンビーム

10 引出し電源

12 質量分析マグネット

19

14 加速管

20 加速電源

22 減速モード電源

24 エネルギー分析マグネット

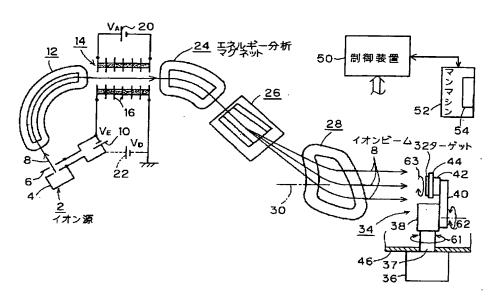
(26) 走査マグネット

28 ビーム平行化マグネット

、32 ターゲット

34 走査機構

【図1】



フロントページの続き

(56)参考文献	特開	平5-225944	(IP	A)
のの多っ人間	מלו עיר	T 3 223344	UF,	\mathbf{A}_{j}

特開 昭63-96852 (JP, A)

特開 昭62-295347 (JP, A)

特開 平6-342639 (JP, A)

実開 平1-152445 (JP, U)

実開 平7-3131 (JP, U)

(58)調査した分野(Int. Cl. ⁷, DB名)

H01J 37/317

H01J 37/05

C23C 14/48

H01L 21/265

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER: ______

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.